

金刚石悬浮研磨抛光液

- 适用于金相、岩相、各种黑色和有色金属、陶瓷、复合材料以及宝石、仪表、光学玻璃等产品的高光洁度表面的研磨及抛光
- 与普通抛光液比较,在磨抛质量等同情况下,用量节省30%,时间节省60%
- 快速去除率,经久耐磨性,优良润滑性

型号	说明	粒度(μm)	包装(瓶)
MLP-DLA□□*	1. 单晶,水基,以乙二醇为基础的抛光润滑剂配方 2. 用于一般的金相制备	40, 30, 28, 20, 14, 10, 9, 7, 6, 5, 3.5, 3, 2.5, 1.5, 1.0, 0.5, 0.25	500ml
MLP-DLB□□*	1. 单晶,水基,以丙二醇为基础的抛光润滑剂配方 2. 用于柔软材料、韧性材料的研磨及抛光	30, 20, 15, 14, 9, 7, 6, 5, 3, 2.5, 1.5, 1.0, 0.5, 0.25	500ml
MLP-DLC□□*	1. 单晶,水基,以丙二醇为基础的抛光润滑剂配方 2. 用于试样超精密抛光	0.05	500ml
MLP-DLD□□*	1. 单晶,油基,以溶剂油为基础的抛光润滑剂配方 2. 用于软质材料、不能接触水材料的研磨及抛光	20, 14, 9, 7, 5, 3.5, 2.5, 1.5, 1.0, 0.5, 0.25	500ml
MLP-DLE□□*	1. 多晶,水基,以丙二醇为基础的抛光润滑剂配方 2. 用于不同材料、硬度组成材料的研磨及抛光	9, 6, 3, 1.0, 0.5, 0.25	500ml
MLP-DLF□□*	1. 多晶,水基,以变性乙醇为基础的抛光润滑剂配方 2. 用于不能接触水材料的研磨及抛光	9, 6, 3, 1.0, 0.5, 0.25	500ml

* □□为相应的粒度规格,例如型号MLP-DLA40表示粒度为40μm

